PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

10-012377

(43) Date of publication of application: 16.01.1998

(51)Int.Cl.

H05B 33/10 B41J 2/01

(21)Application number : 08-158671

(71)Applicant: SEIKO EPSON CORP

(22)Date of filing:

19.06.1996

(72)Inventor: SHIMODA TATSUYA

MIYASHITA SATORU

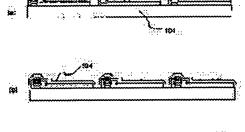
KIGUCHI HIROSHI

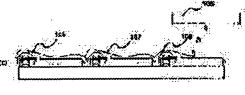
(54) MANUFACTURE OF ACTIVE MATRIX TYPE ORGANIC EL DISPLAY BODY

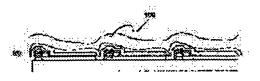
(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To manufacture an active matrix type organic EL display body at low cost by pattern-applying organic light emitting materials of red, green and blue on a base having a thin film transistor by means of ink jet.

SOLUTION: On a glass base 101, an ITO transparent picture element electrode 103 is formed after a thin film transistor 102 is formed thereon. A positive hole injection layer 104 of polyphenylene vinylene or the like is further formed thereon. This positive hole injection layer 104 is obtained by applying polytetrahydrothiophenyl phenylene of precursor followed by heating and polymerization. Organic light emitting layers 106-108 of red, green and blue are formed thereon every picture element. The







organic light emitting layers are color- arranged and formed according to the pattern of each color every picture element by an ink jet printer 105. Further, A reflecting electrode 109 such as Mg, Ag or the like is formed thereon by evaporation.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

29.10.1999

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3036436

[Date of registration]

25.02.2000

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

XP-002252872

AN - 1998-136257 [13]

AP - JP19960158671 19960619; JP19960158671 19960619; [Previous Publ. JP10012377]

CPY - SHIH

DC - P75 U14

FS - GMPI;EPI

IC - B41J2/01; H05B33/10; H05B33/12; H05B33/14

MC - U14-J01

PA - (SHIH) SEIKO EPSON CORP

PN - JP10012377 A 19980116 DW199813 H05B33/10 005pp - JP3036436B2 B2 20000424 DW200025 H05B33/10 005pp

PR - JP19960158671 19960619

XIC - B41J-002/01; H05B-033/10; H05B-033/12; H05B-033/14

XR - 2000-372287

XP - N1998-108081

- AB JP10012377 The method involves forming a hole injection layer (104) formed on a transparent pixel electrode layer (103). The transparent pixel electrode layer is formed on a glass substrate (101) mounting a thin film transistor (102).
 - A set of red, green and blue organic light emitting layers (106- 108) are formed on the hole injection layer. A reflecting electrode (109) is formed on the red, green and blue organic light emitting layers.
 The organic light emitting layers are formed using an inkjet system.
 - ADVANTAGE Enables to manufacture display object having big screen.

- (Dwg.1/3)

- IW ACTIVE MATRIX ORGANIC ELECTROLUMINESCENT DISPLAY OBJECT MANUFACTURE METHOD SCREEN DISPLAY FORMING SET RED GREEN BLUE ORGANIC LIGHT EMIT LAYER HOLE INJECTION LAYER SYSTEM
- IKW ACTIVE MATRIX ORGANIC ELECTROLUMINESCENT DISPLAY OBJECT MANUFACTURE METHOD SCREEN DISPLAY FORMING SET RED GREEN BLUE ORGANIC LIGHT EMIT LAYER HOLE INJECTION LAYER SYSTEM

NC - 001

OPD - 1996-06-19

ORD - 1998-01-16

PAW - (SHIH) SEIKO EPSON CORP

TI - Active matrix organic electroluminescent display object manufacturing method for large screen display - involves forming set of red, green and blue organic light emitting layers on hole injection layer using inkjet system

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-12377 ~

(43)公開日 平成10年(1998) 1月16日

(51) Int.Cl.⁶

識別配号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

H05B 33/10 B41J 2/01

H05B 33/10

B41J 3/04 101Z

審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全 5 頁)

(21)出顧番号

特願平8-158671

(71) 出願人 000002369

セイコーエプソン株式会社

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

平成8年(1996)6月19日 (22)出願日

(72)発明者 下田 達也

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコ

ーエブソン株式会社内

(72)発明者 宮下 悟

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコ

ーエプソン株式会社内

(72)発明者 木口 浩史

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコ

ーエブソン株式会社内

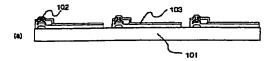
(74)代理人 弁理士 鈴木 喜三郎 (外1名)

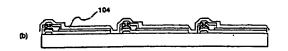
(54) 【発明の名称】 アクティブマトリックス型有機EL表示体の製造方法

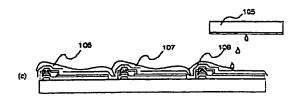
(57)【要約】

【解決手段】従来、パターニングができないとされた有 機EL材料をインクジェット方式により形成および配列 することで、赤、緑、青の発光色を備える有機発光層を 画素毎に任意にパターニングすることが可能となった。 これにより、フルカラー表示のアクティブマトリックス 型有機EL表示体を実現した。

【効果】安価で大画面のフルカラー表示体が製造可能と なり、効果は大である。









【特許請求の範囲】

【請求項1】 薄膜トランジスタを有するガラス基板に 形成された透明画素電極上層に正孔注入層が形成され、 この上層に少なくとも各画素毎に赤、緑、青より選択さ れた発光色を有する有機発光層が形成され、更にこの上 層に反射電極が形成されるアクティブマトリックス型有 機EL表示体の製造方法において、前記有機発光層の形 成および配列がインクジェット方式によりなされること を特徴とするアクティブマトリックス型有機EL表示体 の製造方法。

【請求項2】 薄膜トランジスタを有するガラス基板に 形成された透明画素電極上層に少なくとも各画素毎に 赤、緑、青より選択された発光色を有する有機発光層が 形成され、更にこの上層に反射電極が形成されるアクティブマトリックス型有機EL表示体の製造方法におい て、前記有機発光層の形成および配列がインクジェット 方式によりなされることを特徴とするアクティブマトリックス型有機EL表示体の製造方法。

【請求項3】 薄膜トランジスタを有するガラス基板に 形成された反射画素電極上層に少なくとも各画素毎に 赤、緑、青より選択された発光色を有する有機発光層が 形成され、この上層に正孔注入層が形成され、更にこの 上層に透明電極が形成されるアクティブマトリックス型 有機匠し表示体の製造方法において、前記有機発光層の 形成および配列がインクジェット方式によりなされるこ とを特徴とするアクティブマトリックス型有機EL表示 体の製造方法

【請求項1】 湾膜トランジスタを有するガラス基板に 形成された反射両素電極上層に少なくとも各画素毎に 赤、緑、青より選択された発光色を有する有機発光層が 形成され、更にこの上層に透明電極が形成されるアクティブマトリックス型有機正し表示体の製造方法におい て、前記有機発光層の形成および配列がインクジェット 方式によりなされることを特徴とするアクティブマトリックス型有機正し表示体の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、薄膜トランジスタ を用いたアクティブマトリックス型のEL表示体のイン クジェット方式を用いた製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】有機EL素子は、蛍光性有機化合物を含む薄膜を、陰極と陽極とで挟んだ構成を有し、前記薄膜に電子および正孔(ホール)を注入して再結合させることにより励起子(エキシトン)を生成させ、このエキシトンが失活する際の光の放出(蛍光・燐光)を利用して発光させる素子である。

【0003】この有機EL業子の特徴は、10V以下の (1000) 1000 1000 (1000) 程度の言葉度の

とにより青色から赤色までの発光が可能なことである。 【0004】有機EL素子は、安価な大面積フルカラー表示素子を実現するものとして注目を集めている(電子情報通信学会技術報告、第89巻、NO.106、49ページ、1989年)。報告によると、強い蛍光を発する有機色素を発光層に使用し、青、緑、赤色の明るい発光を得ている。これは、薄膜状で強い蛍光を発し、ピンホール欠陥の少ない有機色素を用いたことで、高輝度なフルカラー表示を実現できたと考えられている。

【0005】更に特開平5-78655号公報には、有機発光層の成分が有機電荷材料と有機発光材料の混合物からなる薄膜層を設け、濃度消光を防止して発光材料の選択幅を広げ、高輝度なフルカラー素子とする旨が提案されている。

【0006】しかし、いずれの報告にも、実際のフルカラー表示パネルの構成や製造方法については言及されていない。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】前述の有機色素を用いた有機薄膜癿素子は、青、緑、赤の発光を示す。しかし、よく知られているように、フルカラー表示体を実現するためには、3原色を発光する有機発光層を画素毎に配置する必要がある。従来、有機発光層をパターニングする技術は非常に困難とされていた。原因は、一つは反射電極材の金属表面が不安定であり、蒸着のパターニング精度が出ないという点である。2つめは、正孔注入層および有機発光層を形成するポリマーや前駆体がフォトリソグラフィー等のパターニング工程に対して耐性が無いという点である。

【0008】本発明は、上述したような課題を解決するものであり、その目的は、有機発光層をインクジェット方式により画素毎にパターニングしたアクティブマトリックス型EL表示体の製造方法を提供することにある。【0009】

【0010】更に、薄膜トランジスタを有するガラス基板に形成された反射画素電極上層に少なくとも各画素毎に赤、緑、青より選択された発光色を有する有機発光層が形成され、この上層に正孔注入層が形成され、更にこの上層に透明電極が形成されるアクティブマトリックス型有機EL表示体の製造方法において、前記有機発光層の形成および配列がインクジェット方式によりなされることを特徴とし、また、薄膜トランジスタを有するも名で表現に赤、緑、青より選択された発光色を有する有機発光層が形成され、更にこの上層に透明電極が形成されるアクティブマトリックス型有機EL表示体の製造方法において、前記有機発光層の形成および配列がインクジェット方式によりなされることを特徴とする。

【0011】本発明は、要するに図3に示すように、基板上に形成された信号線301、ゲート線302、画素電極303および薄膜トランジスタ304上に、インクジェット法により、赤、緑、青色の有機発光材料をパターニング塗布することで、フルカラー表示を実現するものである。

[0012]

【発明の実施の形態】以下、本発明の好適な実施形態に ついて図面を参照して説明する。

【0013】(実施例1)図1に示すように、ガラス基板101上に薄膜トランジスタ102を形成してから、ITO透明画素電極103を形成する。

【0014】正孔注入材料としてポリマー前駆体であるポリテトラヒドロチオフェニルフェニレンをコーティングする。加熱により、前駆体はポリフェニレンビニレンとなり、厚さ0.05ミクロンの正孔注入層104が形成される。

【0015】次に、インクジェットプリント装置105により赤、緑、青色を発色する発光材料をパターニング塗布し、厚さ0.05ミクロンの発色層106、107、108を形成する。赤色発光材料にはシアノポリフェニレンビニレン、緑色発光材料にはポリフェニレンビニレン、青色発光材料にはポリフェニレンビニレンおよびポリアルキルフェニレンを使用する。これらの有機EL材料はケンブリッジ・ディスプレイ・テクノロジー社製であり、液状で入手可能である。

【0016】最後に、厚さ0.1~0.2ミクロンのM gAg反射電極109を蒸着法により形成する。

【0017】これにより、直視型のフルカラー有機EL表示体が完成する。

【0018】(実施例2)図2に示すように、ガラス基板201上に薄膜トランジスタ202を形成してから、A1Li反射画素電極203を形成する。

 色発光材料にはシアノボリフェニレンビニレン、緑色発 光材料にはボリフェニレンビニレン、青色発光材料には ボリフェニレンビニレンおよびボリアルキルフェニレン を使用する。これらの有機EL材料はケンブリッジ・ディスプレイ・テクノロジー社製であり、液状で入手可能 である。

【0020】正孔注入材料としてポリマー前駆体であるポリテトラヒドロチオフェニルフェニレンをキャスト法により形成する。加熱により、前駆体はポリフェニレンピニレンとなり、正孔注入層208が形成される。

【0021】最後に、ITO透明電極209を蒸着法により形成する。

【0022】これにより、反射型のフルカラー有機EL表示体が完成する。

【0023】(実施例3)有機発光層の有機発光材料として2,3.6,7-テトラヒドロ-11-オキソー1H.5H,11H-(1)ベンゾピラノ[6.7,8-ij]-キノリジン-10-カルボン酸を用い、有機正孔注入層材料として1.1-ビス-(4-N,N-ジトリルアミノフェニル)シクロヘキサンを用い、両者を混合することで緑色の発光材料とする。

【0024】同様に、赤色の有機発光材料として、2-13',4'-ジヒドロキシフェニル)-3,5,7-トリヒドロキシ-1-ベンゾビリリウムパークロレートを用いて正孔注入層材料と混合する。

【0025】更に、青色発光層には有機正孔注入材料としてトリス(8-ヒドロキシキノリノール)アルミニウムを用い、有機発光材料として、2.3,6,7-テトラヒドロータメチルー11-オキソー1H,5H,11H-(1)ベンゾピラノ[6,7,8-ij]-キノリジンを混合し、発光材料を作成する。

【0026】実施例1または実施例2と同様な工程で、各々の発光層をインクジェットプリンタ装置により局所 パターニングし、アクティブマトリックス型有機EL表 示体を作成する。

【0027】なお、本実施例で使用した有機EL材料以外にも、アロマティックジアミン誘導体(TDP)、オキシジアゾールダイマー(OXD)、オキシジアゾール誘導体(PBD)、ジスチルアリーレン誘導体(DSA)、キノリノール系金属錯体、ベリリウムーベンゾキノリノール錯体(Bebq)、トリフェニルアミン誘導体(MTDATA)、ジスチリル誘導体、ピラゾリンダイマー、ルブレン、キナクリドン、トリアゾール誘導体、ポリフェニレン、ポリアルキルフルオレン、ポリアルキルチオフェン、アゾメチン亜鉛錯体、ポリフィリン亜鉛錯体、ベンゾオキサゾール亜鉛錯体、フェナントロリンユウロビウム錯体が使用できるが、これに限られる物ではない。

[0028]

【発明の効果】従来、パターニングができないとされた 右性ロ1 材料をインクジェット方式により形成および配 示のアクティブマトリックス型有機EL表示体を実現した。これにより、安価で大画面のフルカラー表示体が製造可能となり、効果は大である。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施形態におけるアクティブマトリックス型有機EL表示体の工程を示す図である。

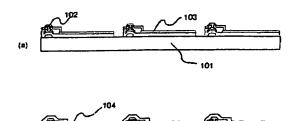
【図2】本発明の第2の実施形態におけるアクティブマトリックス型有機EL表示体の工程を示す図である。

【図3】本発明の薄膜トランジスタ上にインクジェット 法により形成された発色層を示す図である。

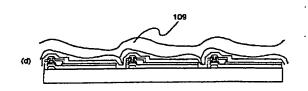
【符号の説明】

- 101 ガラス基板
- 102 薄膜トランジスタ
- 103 透明画素電極
- 104 正孔注入層
- 105 インクジェットプリンタヘッド
- 106 有機発光層(第1色)
- 107 有機発光層(第2色)

【図1】

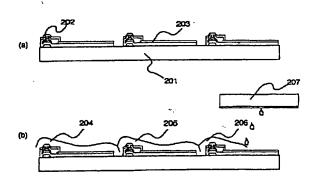


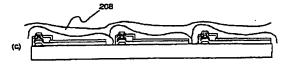


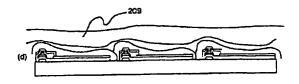


- 108 有機発光層(第3色)
- 109 反射電極
- 201 ガラス基板
- 202 薄膜トランジスタ
- 203 反射画素電極
- 204 有機発光層(第1色)
- 205 有機発光層(第2色)
- 206 有機発光層(第3色)
- 207 インクジェットプリンタヘッド
- 208 正孔注入層
- 209 透明電極
- 301 信号線
- 302 ゲート線
- 303 画素電極
- 304 薄膜トランジスタ
- 305 有機発光層(第1色)
- 306 有機発光層(第2色)
- 307 有機発光層(第3色)

【図2】







【図3】

